

This website uses cookies to improve the user's experience during working with our network and to provide users with dedicated services and functions. By further use you agree with that.OKDetails

Indirizzo	Echerkon Technologies Ltd. 20 Springfield Road, Crawley, RH11 8AD
-----------	--

Nazione	Inghilterra
---------	-------------

PRODOTTI O MACCHINARI

Welcome to Echerkon Technologies Ltd. We provide equipment, processes and consultancy to the Photovoltaic industry.

Our Nitor 301 system is a flexible R&D deposition tool which uses Hot Filament Chemical Vapour Deposition (HFCVD), also known as Hot Wire Chemical Vapour Deposition (HWCVD). The wide substrate temperature range of 350 °C to 700 °C enables deposition of amorphous, microcrystalline and crystalline silicon films on materials such as glass, ceramics or silicon.

We also have experience and contacts throughout the photovoltaic and semiconductor industries. We are specialists in the layout, planning and realisation of technological solutions for high vacuum systems and exhaust-stream treatment from CVD process facilities

Company Profile of **Echerkon Technologies Ltd.**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

Il materiale informativo del sito è registrato ed appartiene all'azienda o ai terzi che lo hanno fornito e tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi utente che accede a tale materiale può farlo solo ad uso personale e ne è anche responsabile. Ridistribuzione o altro uso commerciale di tale materiale è espressamente proibito. Nel caso in cui il materiale sia stato ceduto da terzi, l'utente concorda di rispettare questi termini di utilizzo specificati. Glass Global non garantisce la veridicità o l'esattezza del contenuto di alcuna informazione o di siti web esterni menzionati nelle stesse. www.glasssglobal.com - The International Portal to the Glass Industry - OGIS GmbH